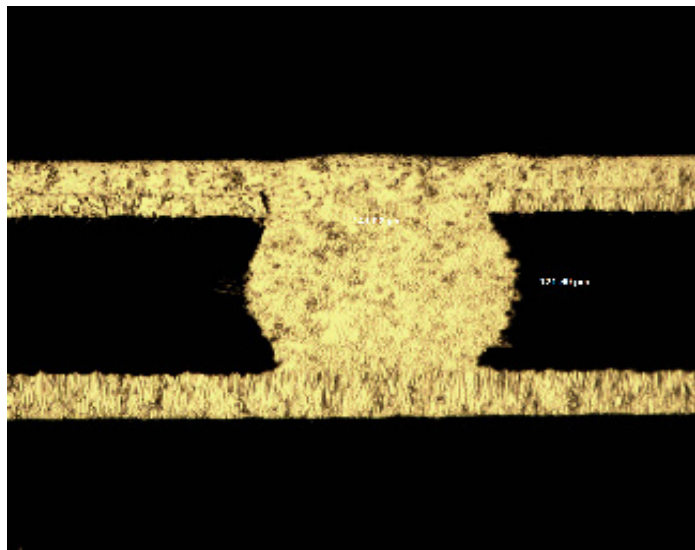


MacuSpec™ VF-TH 500

可同步进行通孔电镀和填孔的铜金属化工艺

用于新一代 HDI 的高性能电镀工艺

MacuSpec VF-TH 500 是口碑良好的VF-TH 系列中最新一代的创新技术,具备填盲孔与镀通孔同步进行的能力。该工艺获得全球 PCB 制造商和 OEM 的广泛信赖,能够完全填充不同孔径、深度和纵横比的盲孔。在最大化程度地优化通孔深镀能力的同时,得以最小化板面铜厚,使制造商制程能力能够达到先进的改良半加成工艺 (mSAP) 的要求,并确保整体可靠性。



MacuSpec VF-TH 500 的配方开发目标是实现大尺寸盲孔的平整填

主要特点

- 适合各种电镀,全板电镀、图形电镀及孔环电镀的需求。
- 板面的镀铜厚度低,确保符合精细线路制程的需求。
- 高效、平整地填充直径达 200 微米的盲孔。
- 在各种工艺条件下保持均匀的镀铜晶粒结构,确保结构、电性以及热冲击的可靠性。

制造商可受益于这个工艺简化的操作,添加剂的性能在整个寿命周期内稳定一致。兼容各种直接金属化技术。MacuSpec VF-TH 500 亦兼容各种直接金属化技术。



MacDermid Alpha
ELECTRONICS SOLUTIONS

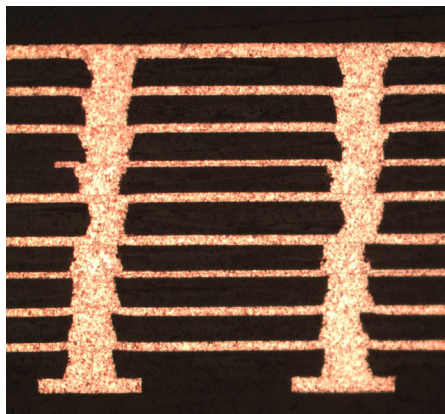


MacuSpec™ VF-TH 500

可同步进行通孔电镀和填孔的铜金属化工艺

支持先进互连技术

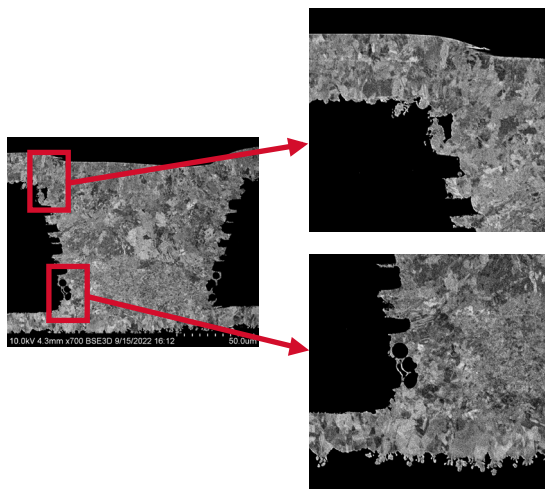
高性能计算、汽车系统、网络基础设施对数据处理速度的不断提升，正推动对高可靠性、高密度印刷电路板设计的需求。mSAP 等先进制程技术是用于制作出堆叠盲孔等复杂结构的 HDI 板而设计。MacuSpec VF-TH 500 实现大尺寸与小尺寸微盲孔的平整填充，有效支持最复杂、最高密度的电路设计。



MacuSpec VF-TH 500 可应用于 mSAP、高可靠性汽车电子及高性能计算等领域，支持实现更复杂的线路板设计。

实现卓越的可靠性表现

- 兼容直接金属化或化学铜工艺，确保盲孔的高可靠性。
- 可靠性测试表现：
 - ✓ 抗拉强度 > 45,000 psi, 延伸率 > 20%
 - ✓ 通过 10 次焊接冲击测试
 - ✓ 通过 500 次 IST 热应力测试 (150 °C)
 - ✓ 通过 1000 次 TCT 热循环测试 (150 °C)
 - ✓ 通过 500 次 CITC 湿热循环测试
 - ✓ 通过 OM 测试



兼容直接金属化或化学铜工艺，确保界面处形成优异的晶粒结构。

